



REFRESH, UPGRADE, PERFORM
Kiln improvements



氧气分析仪

SACMI可增强工艺控制和质量

OXIEYE系统可以持续监测和记录辊道窑燃烧室中的氧气百分比。数据
显示在现有管理器上。



Process consistency

优势

- 优化燃烧性能(从而避免使用过高的还原参数)
- 节能
- 提高制造质量(特别是浅色产品或是一些比较敏感且容易受氧含量影响的产品)

OXIEYE系统设计应用于带有EwS 600、EwS 114、EPCEBP Praktico Supervisors和Hercules的现有SACMI Forni设备上。

查看其他改进射击的解决方案





REFRESH, UPGRADE, PERFORM

Kiln improvements



氧气分析仪

技术特征

使用氧气分析仪, OXIEYE系统安装于预热区和烧制区。除了与显示器连接外, 分析仪还使用自调节仪器与窑炉控制计算机(集成系统)进行联网。像任何其他热调节/显示区域一样, 在现场和现有的监控器上进行监测、显示和记录氧气值。也可以在运行、趋势和记录器部分调用。

对于氧气监测区域, 可以在配制表上建立设定点和最小/最大警报阈值(含量的百分比)。这允许在检测值和设定点之间进行比较, 为操作员提供视觉提示。

